## **RESIN COMPOSITION FOR OPTICAL MOLDING**

Publication number: JP2075618 (A)

Publication date: 1990-03-15

Also published as: JP7103218 (B)

Inventor(s):
Applicant(s):

OKAWA KAZUO; SAITO SEIICHI + ASAHI DENKA KOGYO KK +

Classification:

- international:

B29C67/00; C08F2/48; C08F2/50; C08F299/04; C08G59/00; C08G59/18; C08G59/68; C08G63/82; C08G65/02; C08G65/06; C08G65/02; C08G65/06; C08L63/00; C08L67/00; G03F7/029; G03F7/038; B29C67/00; C08F2/46; C08F299/00; C08G59/00; C08G63/00; C08G65/00; C08G75/00; C08L63/00; C08L63/00; C08G63/00; C08G65/00; C08G75/00; C08L63/00; C08L63/00; C08L63/00; C08G63/82; C08G65/06;

C08G75/06; C08L33/06

- European:

Application number: JP19880229379 19880913 Priority number(s): JP19880229379 19880913

#### Abstract of JP 2075618 (A)

PURPOSE:To obtain the title compsn. providing a cured product with excellent mechanical strength, hardness, etc., by incorporating a radiation-curable cationicallypolymerizable org. substance and a radiation-curable radicalpolymerizable org. substance as well as a radiation-sensitive cationic polymn. initiator, a radiation-sensitive radical polymn. initiator and a polyester contg. hydroxyl groups as essential components.; CONSTITUTION:A radiation-curable cationically polymerizable org. substance contg. 40wt.% or more alicyclic epoxy resin contg. pref. 2 or more epoxy groups in its molecule (e.g., 3,4-epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexanecarboxylate), a radiation-sensitive cationic polymn. initiator (e.g., an arom. onium salt), a radiation-curable radicalpolymerizable org. substance contg. 50wt.% or more compd. contg. pref. 3 or more unsatd. double bonds in its molecule (e.g., dipentaerythritol hexacrylate), a radiation-sensitive radical polymn. initiator (e.g., benzophenone) and a polyester contg. hydroxyl groups (e.g., trimethylolpropane epsilon-caprolactone ester) are incorporated as essential components.

Data supplied from the espacenet database --- Worldwide

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-75618

®Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成2年(1990)3月15日
C 08 G 59/18 C 08 F 299/04 C 08 G 63/82 65/06	NLE MDL NLY NQD	8416-4 J 7445-4 J 6904-4 J 6944-4 J		
75/06 C 08 L 33/06	NTW LJE	8830-4 J 7311-4 J 審査請求	: 未請求 :	青求項の数 2 (全12頁)

図発明の名称 光学的造形用樹脂組成物

②特 顧 昭63-229379

20出 願 昭63(1988) 9月13日

⑩発 明 者 大 川 和 夫 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式会社

内

⑩発明者 斉藤 誠 一 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式会社

内

⑪出 願 人 旭電化工業株式会社 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号

四代 理 人 弁理士 古谷 馨

明 細 書

1. 発明の名称

光学的造形用樹脂組成物

## 2. 特許請求の範囲

- 1 必須成分として、(a) エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質、(b) エネルギー線硬化性カチオン重合開始剤、(c) エネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質、(d) エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤及び(e) 水酸基含有ポリエステルを含有することを特徴とする光学的造形用樹脂組成物。
- 2 (a) エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質が、1分子中に少なくとも2個以上のエポキン基を有する脂環族エポキン樹脂を40重量%以上含有し、(c) エネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質が、1分子中に少なくとも3個以上の不飽和二重結合を有する化合物を50重量%以上含有することを特徴とする請求項1記載の光学的造形用樹脂組成物。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、活性エネルギー線硬化型の光学的 造形用樹脂組成物に関する。

〔従来の技術及び発明が解決しようとする課題〕

一般に、鋳型製作時に必要とされる製品形状 に対応する模型、あるいは切削加工の倣い制御 用又は形彫放電加工電極用の模型の製作は、手 加工により、あるいは、NCフライス盤等を用い たNC切削加工により行われていた。しかしなが ら、手加工による場合は、多くの手間と熟練と を要するという問題があり、NC切削加工による 場合は、刃物刃先形状変更のための交換や摩耗 等を考慮した、複雑な工作プログラムを作る必 要があると共に、加工面に生じた段を除くため に、更に仕上げ加工を必要とする場合があると いう問題もある。最近、これらの従来技術の問 題点を解消し、鋳型製作用、倣い加工用、形彫 放電加工用の複雑な模型や種々の定形物を光学 的造形法により創成する新しい手法に関する技 術開発が期待されている。

この光学的造形用樹脂としては、エネルギー線による硬化感度が優れていること、硬化後の紫外線透過率が良いこと、硬化後の紫外線透過率が良いこと、低粘度であること、下特性が大きいこと、硬化時の体積収縮率が小さいこと、硬化物の機械強度が優れていること、でいことなど、種々の特性が要求される。

〔課題を解決するための手段〕

スピロオルソエステル化合物、ピニル化合物などの1種又は2種以上の混合物からなるものである。かかるカチオン重合性化合物の中でも、1分子中に少なくとも2個以上のエポキシ基を有する化合物は、好ましいものであり、例えば従来公知の芳香族エポキシ樹脂、脂環族エポキシ樹脂が挙げられる。

ここで芳香族エポキシ樹脂として好ましいも のは、少なくとも1個の芳香核を有する多価の エノール又はそのアルキレンオキサイド付加体 のポリグリシジルエーテルであって、例えばピ スフェノールAやピスフェノールド又はそのア ルキレンオキサイド付加体とエピクロルヒドリ ンとの反応によって製造されるグリシジルエー テル、エポキシノボラック樹脂が挙げられる。

また、脂環族エポキシ樹脂として好ましいものとしては、少なくとも1個の脂環族環を有する多価アルコールのポリグリシジルエーテル又はシクロペキセン、又はシクロペンテン環含有化合物を、過酸化水素、過酸等の、適当な酸化

本発明は、かかる光学的造形用樹脂として要求される各種の諸特性を有する感光性樹脂を鋭 意検討した結果、見出されたものである。

本発明の目的は、活性エネルギー線による光学的造形システムに最適な樹脂組成物を提供することにある。

本発明の光学的造形用樹脂組成物は、必須成分として、(a)エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質、(b)エネルギー線硬化性ラジカル重合開始剤、(c)エネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質、(d)エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤及び(e)水酸基含有ポリエステルを含有することを特徴とするものである。

本発明の構成要素となるエネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質(a)とは、エネルギー線感受性カチオン重合開始剤(b)の存在下、エネルギー線照射により高分子化又は架橋反応するカチオン重合性化合物で、例えばエポキシ化合物、環状エーテル化合物、環状ラクトン化合物、環状アセタール化合物、環状チオエーテル化合物、

剤でエポキシ化することによって得られるシク ロヘキセンオキサイド又はシクロペンテンオキ サイド含有化合物が挙げられる。脂瓊族エポキ シ樹脂の代表例としては、水素添加ピスフェノ ールAジグリシジルエーテル、3.4 ーエポキシ シクロヘキシルメチルー3.4 ーエポキシシクロ ヘキサンカルポキシレート、2-(3.4-エポキ シシクロヘキシルー5.5 ースピロー3.4 ーエポ キシ) シクロヘキサンーメタージオキサン、ピ ス (3,4 -エポキシシクロヘキシルメチル) ア ジペート、ピニルシクロヘキセンジオキサイド、 4-ビニルエポキシシクロヘキサン、ピス(3.4 ーエポキシー6ーメチルシクロヘキシルメチル) アジペート、3.4 ーエポキシー 6 ーメチルシク ロヘキシルー3.4 ーエポキシー6ーメチルシク ロヘキサンカルポキシレート、メチレンピス(3. 4 ーエポキシシクロヘキサン)、ジシクロペン タジエンジェポキサイド、エチレングリコール のジ(3,4-エポキシシクロヘキシルメチル) ェ

ーテル、エチレンピス(3.4-エポキシシクロへ

キサンカルボキシレート)、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジオクチル、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジー2-エチルヘキシルなどが挙げられる。

更に脂肪族エポキシ樹脂として好ましいもの。 は、脂肪族多価アルコール、又はそのアルキレ ンオキサイド付加物のポリグリシジルエーテル、 脂肪族長鎖多塩基酸のポリグリシジルエステル、 グリンジルアクリレートやグリンジルメタクリ レートのホモポリマー、コポリマーなどがあり、 その代表例としては、1.4 - ブタンジオールの ジグリシジルエーテル、1.6 - ヘキサンジオー ルのジグリシジルエーテル、グリセリンのトリ グリシジルエーテル、トリメチロールプロパン のトリグリシジルエーテル、ソルピトールのテ トラグリシジルエーテル、ジペンタエリスリト ールのヘキサグリシジルエーテル、ポリエチレ ングリコールのジグリシジルエーテル、ポリブ ロピレングリコールのジグリシジルエーテル、 エチレングリコール、プロピレングリコール、

1.3 -ジオキソラン、1.3.6 -トリオキサンシ クロオクタンのような環状アセタール化合物; βープロピオラクトン、εーカプロラクトンの ような環状ラクトン化合物;エチレンスルフィ ド、チオエピクロロヒドリンのようなチイラン 化合物:1,3 ープロピンスルフィド、3,3 ージ メチルチエタンのようなチェタン化合物;エチ レングリコールジピニルエーテル、アルキルピ ニルエーテル、3.4 ージヒドロピランー2ーメ チル(3,4-ジヒドロピランー2ーカルポキシレ ート)、トリエチレングリコールジピニルエー テルのようなピニルエーテル化合物;エポキシ 化合物とラクトンとの反応によって得られるス ピロオルソエステル化合物;ピニルシクロヘキ サン、イソブチレン、ポリブタジエンのような エチレン性不飽和化合物及び上記化合物の誘導 体が挙げられる。これらのカチオン重合性化合 物は、単独あるいは2種以上のものを所望の性 能に応じて配合して使用することができる。

これらのカチオン重合性有機物質のうち特に

エポキシ化合物以外のカチオン重合性有機物質の例としては、トリメチレンオキシド、3,3 ージメチルオキセタン、3,3 ージクロロメチルオキセタンなどのオキセタン化合物;テトラヒドロフランのようなオキソラン化合物;トリオキサン、

好ましいものは1分子中に少なくとも2個以上のエポキシ基を有する脂環族エポキシ樹脂であり、カチオン重合反応性、低粘度化、紫外線透過性、厚膜硬化性、体積収縮率、解像度などの点で良好な特性を示す。

本発明で使用するエネルギー線感受性カチオン重合開始剤(b)とは、エネルギー線照射によりカチオン重合を開始させる物質を放出することが可能な化合物であり、特に好ましいものは、照射によりルイス酸を放出するオニウム塩である複塩の一群のものである。かかる化合物の代表的なものは、一般式

(R1aR2bR3cR4dZ)+m (MXn+m)-m

(metalloid) であり、B, P, As, Sb, Fe, Sn, Bi, Al, Ca, In, Ti, Zn, Sc, V, Cr, Mn, Co 等である。 X はハロゲンであり、m はハロゲン 化物錯体イオンの正味の電荷であり、n はハロゲン化物錯体イオン中の原子の数である。〕で表される。

上記一般式の陰イオン $MX_{n+m}$  の具体例としては、テトラフルオロボレート( $BF_{n}^{-1}$ )、ヘキサフルオロホスフェート( $PF_{n}^{-1}$ )、ヘキサフルオロアンチモネート( $SbF_{n}^{-1}$ )、ヘキサフルオロアルオート( $AsF_{n}^{-1}$ )、ヘキサクロロアンチモネート( $SbCl_{n}^{-1}$ )等が挙げられる。

更に一般式MXn(OH) で表される陰イオンも用いることができる。また、その他の陰イオンとしては、過塩素酸イオン(C10 (゚)、トリフルオロメチル亜硫酸イオン(CF,SO,゚)、フルオロスルホン酸イオン(FSO,゚)、トルエンスルホン酸陰イオン、トリニトロベンゼンスルホン酸陰イオン等が挙げられる。

このようなオニウム塩の中でも特に芳香族オ

ここで、エポキシアクリレートとして、好ま しいものは、従来公知の芳香族エポキシ樹脂、 脂環族エポキシ樹脂、脂肪族エポキシ樹脂など と、アクリル酸とを反応させて得られるアクリ レートである。これらのエポキシアクリレート のうち、特に好ましいものは、芳香族エポキシ ニウム塩をカチオン重合開始剤として使用するのが、特に有効であり、中でも特開昭50-151996号、特開昭50-151997号、特開昭52-30899号、特開昭56-55420号、特開昭55-125105号公報等に記載のVI A 族芳香族オニウム塩、特開昭56-8428号、特開昭56-8428号、特開昭56-149402号、特開昭57-192429号公報等に記載のオキソスルホキソニウム塩、特公昭49-17040号公報等に記載の芳香族ジアゾニウム塩、米国特許第4139655号明細書等に記載のチオピリウム塩等が好ましい。また、鉄/アレン指体やアルミニウム錯体/光分解ケイ素化合物系開始剤等も挙げられる。

かかるカチォン重合開始剤には、ベンゾフェ ノン、ベンゾインイソプロピルエーテル、チォ キサントンなどの光増感剤を併用することもで きる。

本発明で使用するエネルギー線硬化性ラジカ

ウレタンアクリレートとして好ましいものは、 1種又は2種以上の水酸基含有ポリエステルや、 水酸基含有ポリエーテルに水酸基含有アクリル 酸エステルとイソシアネート類を反応させて得られるアクリレートや、水酸基含有アクリル酸 エステルとイソシアネート類を反応させて得られるアクリレートである。ここで使用する水酸 基含有ポリエステルとして好ましいものは、1 種又は2種以上の脂肪族多価アルコールと、1

種又は2種以上の多塩基酸とのエステル化反応 によって得られる水酸基含有ポリエステルであ って、脂肪族多価アルコールとしては、例えば 1.3-ブタンジオール、1.4-ブタンジオール、 1.6 -ヘキサンジオール、ジェチレングリコー ル、トリエチレングリコール、ネオペンチルグ リコール、ポリエチレングリコール、ポリプロ ピレングリコール、トリメチロールプロパン、 グリセリン、ペンタエリスリトール、ジペンタ エリスリトールが挙げられる。多塩基酸として は、例えば、アジピン酸、テレフタル酸、無水 フタル酸、トリメリット酸が挙げられる。水酸 基含有ポリエーテルとして好ましいものは、脂 肪族多価アルコールに 1 種又は 2 種以上のアル キレンオキサイドを付加する事によって得られ る水酸基含有ポリエーテルであって、脂肪族多 価アルコールとしては、例えば、1.3 -ブタン ジオール、1.4 ーブタンジオール、1.6 ーヘキ サンジオール、ジエチレングリコール、トリエ チレングリコール、ネオペンチルグリコール、

ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリ コール、トリメチロールプロパン、グリセリン、 ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトー ルが挙げられる。アルキレンオキサイドとして は、例えば、エチレンオキサイド、プロピレン オキサイドが挙げられる。水酸基含有アクリル 酸エステルとして好ましいものは、脂肪族多価 アルコールと、アクリル酸とのエステル化反応 によって得られる水酸基含有アクリル酸エステ ルであって、脂肪族多価アルコールとしては、 例えば、エチレングリコール、1.3 -ブタンジ オール、1,4 ープタンジオール、1,6 ーヘキサ ンジオール、ジェチレングリコール、トリエチ レングリコール、ネオペンチルグリコール、ポ リェチレングリコール、ポリプロピレングリコ ール、トリメチロールプロパン、グリセリン、 ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトー ルが挙げられる。かかる水酸基含有アクリル酸 エステルのうち、脂肪族2価アルコールとアク リル酸とのエステル化反応によって得られる水

酸基含有アクリル酸エステルは、特に好ましく、例えば2ーヒドロキシエチルアクリレートが挙 げられる。イソシアネート類としては、分子中 に少なくとも1個以上のイソシアネート基をも つ化合物が好ましいが、トリレンジイソシアネート ートや、ヘキサメチレンジイソシアネート、イ ソホロンジイソシアネートなどの2価のイソシアネート化合物が特に好ましい。

ポリエステルアクリレートとして好ましいも のは、水酸基含有ポリエステルとアクリリレー を反応させて得られるポリエステルアクリリエステルアクリリエステルアクリリエステルである。こで使用する水酸基含有ポリエス である。こで使用する水酸基含有ポリエス の1 塩又は 2 種以上 の1 塩基酸、 1 種又 ノール類 2 での エステルであって、 4 らられる水 の1 エステルであって、 1 肪族多価アルコールと エステルであって、 1 肪族多価アルコールと レインジオール、 1.6 ー ヘキサングリコール エチレングリコール、トリエチレングリコール、 ネオペンチルグリコール、ポリエチトリメチロール、ポリプロピレングリコール、トリメリトリスリール、ジペンタエリスリトールが挙げられる。 1 塩基酸としては、例えば、ギ酸、酢酸、ケールが必要は、例えばでが出ている。 1 地がでいる。 1 ルカルがでいる。 1 ルカルがでいる。

ポリエーテルアクリレートとして好ましいものは、水酸基含有ポリエーテルと、アクリル酸とを反応させて得られるポリエーテルアクリリ・コートである。ここで使用する水酸基含有ポリエーテルとして好ましいものは、脂肪族多価アルコールに1種又は2種以上のアルキレンシオールであって、脂肪族多価アルコールであって、脂肪族多価アルコールとしては、例えば1.3 ーブタンジオール、1.4 ーブタンジオール、1.6 ーへキサンジオール、

ジェチレングリコール、トリェチレングリコール、ネオペンチルグリコール、ポリエチレングリコール、トリメチロールでリコール、トリメチロールプロパン、グリセリン、ペンタエリスリトール、ジベンタエリスリトールが挙げられる。アルキレンオキサイドとしては、例えばエチレンオキサイド、プロピレンオキサイドが挙げられる。

ブタンジオールジアクリレート、1.4 ーブタンジオールジアクリレート、1.6 ーヘキサンジオールジアクリレート、ジェチレングリコールジアクリレート、ドリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリアクリレート、ポリアクリレート、ペンタエリスリトールへキサアクリレートが挙げられる。

これらのアクリレートのうち、多価アルコールのポリアクリレート類が特に好ましい。

これらのラジカル重合性有機物質は、単独あるいは2種以上のものを所望の性能に応じて、 配合して使用する事ができる。

以上の(c) エネルギー線硬化性 ラジカル重合性 有機物質のうち、特に好ましいのは、1分子中 に少なくとも3個以上の不飽和二重結合を有す る化合物である。

本発明で使用するエネルギー線感受性ラジカ ル重合開始剤(d)とは、エネルギー線照射により ラジカル重合を開始させる物質を放出する事が 可能な化合物であり、アセトフェノン系化合物、 ベンゾインエーテル系化合物、ペンジル系化合 物、ペンゾフェノン系化合物、チオキサントン 系化合物などのケトン類が好ましい。アセトフ ェノン系化合物としては、例えばジェトキシア セトフェノン、2ーヒドロキシメチルー1ーフ ェニルプロパンー1ーオン、4' ーイソプロピル - 2 - ヒドロキシー 2 - メチループロピオフェ ノン、2-ヒドロキシー2-メチループロピオ フェノン、p-ジメチルアミノアセトフェノン、 p-tert-ブチルジクロロアセトフェノン、p -tert-ブチルトリクロロアセトフェノン、p ーアジドベンザルアセトフェノンが挙げられる。 ペンゾインエーテル系化合物としては、例えば、 ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベン ゾインエチルエーテル、ペンゾインイソプロピ ルエーテル、ペンゾインノルマルブチルエーテ

これらのエネルギー線感受性ラジカル重合開始剤(d)は、単独あるいは2種以上のものを所望の性能に応じて配合して使用することができる。

本発明で使用する(e)水酸基含有ポリエステルとは、1種又は2種以上の脂肪族多価アルコールと、1種又は2種以上の1塩基酸、多塩基酸、

フェノール類とのエステル化反応によって得ら れる水酸基含有ポリエステル、及び1種又は2 種以上のラクトン類と、1種又は2種以上の! 塩基酸、多塩基酸、フェノール類とのエステル 化反応によって得られる水酸基含有ポリエステ ルであって脂肪族多価アルコールとしては、例 えば1.3 ープタンジオール、1.4 ープタンジオ ール、1.6 ーヘキサンジオール、ジェチレング リコール、トリエチレングリコール、ネオペン チルグリコール、ポリエチレングリコール、ポ リプロピレングリコール、トリメチロールプロ パン、グリセリン、ペンタエリスリトール、ジ ペンタエリスリトールが挙げられる。1塩基酸 としては、例えば、ギ酸、酢酸、ブチルカルボ ン酸、安息香酸が挙げられる。多塩基酸として は、例えばアジピン酸、テレフタル酸、無水フ タル酸、トリメリット酸が挙げられる。フェノ ール類としては、例えばフェノール、p-ノニ ルフェノールが挙げられる。ラクトン類として は、βープロピオラクトン、εーカプロラクト

ンが挙げられる。

これらの(e) 水酸基含有ポリエステルは、単独 あるいは 2 種以上のものを所望の性能に応じて 配合して使用することができる。

次に、本発明における(a)エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質、(b)エネルギー線硬化性カチオン重合開始剤、(C)エネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質、(d)エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤、(e)水酸基含有ポリエステルの組成割合について説明する。組成割合については、部(重量部)で説明する。

即ち、本発明におけるエネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質(a)及びエネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質(c)の組成割合は、エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質(a)と、エネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質(c)の合計を100部とすると、エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質(a)を40~95部、即ち、エネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質(c)を5~60部含有するものが好ましく、更に好ま

しくはエネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質(a)を50~90部、即ち、エネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質(c)を10~50部含有するものが、光学的造形用樹脂組成物として、特に優れた特性を有する。

本発明の組成物において、エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質(a)及びエネルギー線硬化使化性ラジカル重合性有機物質(c)は、光学的造形用樹脂組成物として所望の特性を得るために、複数のエネルギー線硬化性有機物質、即ち、エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質(a)、及びエネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質(c)を配合して使用することができる。

本発明の組成物におけるエネルギー線感受性カチオン重合開始剤(b)の含有量は、エネルギー線硬化性有機物質 100部、即ち、エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質(a)とエネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質(c)の合計 100部に対して、0.1~10部、好ましくは0.5~6部の範囲で含有することができる。又、本発明

本発明の組成物における(e)水酸基含有ポリエステルの含有量は、(a)エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質と(c)エネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質の合計 100部に対して5~40部含有するものが好ましく、更に好ましくは10~30部含有するものが、光学的造形用樹脂組成物として、特に優れた特性を有する。

本発明の組成物において、(e)水酸基含有ポリエステルは、光学的造形用樹脂組成物として所望の特性を得るために、複数の水酸基含有ポリエステルを配合して使用することができる。

このように、本発明の組成物において線では、 なま含有ポリエステルを(a)エネルギー線線で を登りますが質と(c)エネルギー線線で 性すりが質と(c)エネルがの合計 100 部に促進性で、 たっく40 部含有することにより硬化が促進性で、 たったができる。特に(c)水酸では、 大学的造形用樹脂の合計ができる。特にはから有量を(a)エネルが一線硬化性の なができる。ないギー線硬化性の なができる。ないギー線硬化性の なができる。ないギー線でではいますができる。 大学の合性有機物質と(c)エネルができる。 ができるように構成した場合、非常に優れた ができる。 ができる。

本発明の組成物において、エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質(a)の組成割合が多すぎる場合、即ちエネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質(c)の組成割合が少なすぎる場合、

の体積収縮が大きいため硬化物にゆがみや割れなどが生じ易く、更に、低粘度化するため低粘度 ラジカル重合性樹脂を使用すると、皮膚刺激性が大きい。この様な組成物はいずれも光学的造形用樹脂組成物としては、適当ではない。

本発明の光学的造形用樹脂組成物を、特に(a) 大学の造形用樹脂組成物を機物質基本ネルギー線硬化性カチオ個以上のエポキシ樹脂を40重量%以上含有力の大学のでは、1分子中に少なオー線ではから、1分子中に少なりのでは、1分子中に少なりのでは、1分子中に少なりのでは、1分子のでは少なり、1分子のでは、1分子のでは少なり、1分子のでは、1分子の

本発明の光学的造形用樹脂組成物は、本発明の効果を損なわない限り、必要に応じて、熱感受性カチオン重合開始剤; 顔料、染料等の着色剤; 消泡剤、レベリング剤、増粘剤、難燃剤、

得られる組成物は、活性エネルギー線による硬 化反応の際、空気中の酸素による影響を受けに くく、又、硬化時の体積収縮を小さくすること ができるため、硬化物に歪みや割れ等が生じ憎 く、更に低粘度の樹脂組成物が容易に得られる ため、造形時間を短縮する事ができる。しかし、 活性エネルギー線による硬化反応の際、活性エ ネルギー線の照射部分から周辺部分へと重合反 応が進み易いため、解像度が悪く、又、活性エ ネルギー線の照射後、重合反応が終了するまで 数秒間の時間を要する。逆にエネルギー線硬化 性カチオン重合性有機物質(a)の組成割合が少な すぎる場合、即ち、エネルギー線硬化性ラジカ ル重合性有機物質(c)の組成割合が多すぎる場合、 活性エネルギー線の照射部分から周辺部分へと 重合反応が進みにくいため解像度が良く、又、 活性エネルギー線の照射後重合反応が終了する まで、ほとんど時間を要さない。しかし、活性 エネルギー線による硬化反応の際、空気中の酸 素により重合反応が阻害され易く、又、硬化時

酸化防止剤等の各種樹脂添加剤;シリカ、ガラス粉、セラミックス粉、金属粉等の充填剤;改質用樹脂などを適量配合して使用することができる。熱感受性カチオン重合開始剤としては、例えば、特開昭57-49613 号、特開昭58-37004号公報記載の脂肪族オニウム塩類が挙げられる。

本発明組成物の粘度としては、好ましくは常温で2000cps 以下のもの、更に好ましくは、1000cps 以下のものである。粘度があまり高くなると、造形所要時間が長くなるため、作業性が悪くなる傾向がある。

一般に造形用樹脂組成物は、硬化時に体積収縮をするので、精度の点から収縮の小さいことが要望される。本発明組成物の硬化時の体積収縮率としては、好ましくは5%以下、更に好ましくは3%以下のものである。

本発明の具体的実施方法としては、特開昭60-247515号公報に記載されている様に、本発明の光学的造形用樹脂組成物を容器に収容し、該樹脂組成物中に導光体を挿入し、前記容器と該

導光体とを相対的に、移動しつつ該導光体から 硬化に必要な活性エネルギー線を選択的に供給 することによって、所望形状の固体を形成する ことができる。本発明組成物を硬化する際に使 用する活性エネルギー線としては、紫外線、電 子線、X線、放射線、あるいは高周波等を用い ることができる。これらのうちでも、1800~5000 Aの波長を有する紫外線が経済的に好ましく、 その光源としては、紫外線レーザー、水銀ラン プ、キセノンランプ、ナトリウムランプ、アル カリ金属ランプ等が使用できる。特に好ましい 光顔としては、レーザー光顔であり、エネルギ ーレベルを高めて造形時間を短縮し、良好な集 光性を利用して、造形精度を向上させることが 可能である。また、水銀ランプ等の各種ランプ からの紫外線を集光した点光源も有効である。 更に、硬化に必要な活性エネルギー線を、本樹 脂組成物に選択的に供給するためには、該樹脂 組成物の硬化に適した波長の2倍に相等しい波 長を有し、かつ位相のそろった2つ以上の光束

を該樹脂組成物中において、相互に交叉するように照射して 2 光子吸収により、該樹脂組成物の硬化に必要なエネルギー線を得、該光の交叉 箇所を移動して行うこともできる。前記位相の そろった光東は、例えばレーザー光により得る ことができる。

本発明組成物は、活性エネルギー線にはよるりでは、活性エネル重合反応には有機物質ではかかまするが進むため、使用するな性有機物質では、活性エネル質では、該性は類が時のでは、100 では、100 では、

本発明の光学的造形用樹脂組成物は、三次元立体モデルを層状形成物の積み重ねによって作成するための非常に優れたものであり、金型を

用いないでモデルの創成加工ができ、しかも自由曲面など、CAD/CAMとドッキングによりあらゆる形状が高精度に創成できるなど、工業的の値は極めて大きい。例えば、本樹脂組成物の応用分野としては、設計の途中で外観デザインを審査するためのモデル、部品相互の組み合わせるであるための木型、金型を製作するためのなど、幅広い用途に利用することができる。

具体的な適用分野としては、自動車、電子・電気部品・家具、建築構造物、玩具、容器類、 鋳物、人形、など各種曲面体のモデルや加工用 が挙げられる。

### (実施例)

以下、実施例によって本発明の代表的な例に ついて、更に具体的に説明するが、本発明は、 以下の実施例によって制約されるものではない。 例中「部」は重量部を意味する。

## 実施例1

(a)エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物 質として、3.4 -エポキシシクロヘキシルメチ ルー3.4 ーエポキシシクロヘキサンカルポキシ レート65部、1.4 ーブタンジオールジグリシジ ルエーテル20部、(6)エネルギー線感受性カチオ ン重合開始剤として、ピスー〔4-(ジフェニ ルスルホニオ) フェニル] スルフィドビスジへ キサフルオロアンチモネート 3 配、(c)エネルギ - 線硬化性ラジカル重合性有機物質として、ジ ペンタエリスリトールヘキサアクリレート15部、 (d)エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤とし て、ペンゾフェノン1部、(e)水酸基含有ポリエ ステルとして、トリメチロールプロパンのモー カプロラクトンエステル15部を充分混合して、 光学的造形用樹脂組成物を得た。樹脂組成物を 入れる容器をのせた三次元NC(数値制御)テー ブル、ヘリウム・カドミウムレーザー(波長325 nm)と、光学系及びパーソナルコンピューター をメーンとする制御部より構成される光造形実 験システムを用いて、この樹脂組成物から底面

の直径12mm、高さ15mm、厚さ0.5mm の円錐を造形した。この造形物は歪みがなく、極めて造形精度が高く、かつ機械強度が優れたものであった。

レーザーによる重合速度を比較するため造形に要する時間を測定したところ、35分と短時間であった。また、造形精度を測定するため、円錐状造形物の底面の直径を任意に10箇所測定し、そのバラッキを測定したところ、平均値からの平均誤差(以下造形精度という)が1.3 %と高精度であった。

## 実施例2

(a)エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質として、3.4 ーエポキシシクロヘキシルメチルー3.4 ーエポキシシクロヘキサンカルポキシレート50部、1.4 ーブタンジオールジグリシジルエーテル20部、(b)エネルギー線感受性カチオン重合開始剤として、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート3部、(c)エネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質として、

テル10部、3.4 -エポキシシクロヘキシルメチ ルー3.4 ーエポキシシクロヘキサンカルポキシ レート40部、ピニルシクロヘキセンオキシド10 部、(b)エネルギー線感受性カチオン重合開始剤 として、トリフェニルスルホニウムヘキサフル オロアンチモネート2部、(C)エネルギー線硬化 性ラジカル重合性有機物質として、ピスフェノ ールAエポキシアクリレート15部、ペンタエリ スリトールトリアクリレート25部、(d)エネルギ -線感受性ラジカル重合開始剤として、2.2 -ジェトキシアセトフェノン2部、(e)水酸基含有 ポリエステルとして、トリエチレングリコール のεーカプロラクトンエステル10部を充分混合 して、光学的造形用樹脂組成物を得た。実施例 1に示したレーザー光造形実験システムを用い て、この組成物を60℃に加温しながらコップ状 造形物を作成したところ、歪みがなく、造形精 度の優れたものが得られた。

レーザーによる重合速度と造形精度を測定するため実施例1と同様の円錐状造形物を作成し

レーザーによる重合速度と造形精度を測定するため、実施例1と同様の円錐状造形物を作成したところ、造形時間が35分、造形精度が1.2%であった。

## 実施例3

(a)エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質として、ピスフェノールAジグリシジルエー

たところ、60℃に加温しているため反応速度が 速く、造形時間が25分と非常に短時間であった。 また、造形精度は1.6 %であった。

## 実施例 4

(a)エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物 質として、3.4 -エポキシシクロヘキシルメチ ルー3.4 ーエポキシシクロヘキサンカルポキシ レート55部、1,4 ープタンジオールジグリシジ ルエーテル10部、トリエチレングリコールジピ ニルエーテル10部、(b)エネルギー線感受性カチ オン重合開始剤として、ピスー〔4-(ジフェ ニルスルホニオ)フェニル]スルフィドピスジ ヘキサフルオロアンチモネート 2 部、(c)エネル ギー線硬化性ラジカル重合性有機物質として、 ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート20 部、(d)エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤 として、ペンゾフェノン 1 部、(e) 水酸基含有ポ リエステルとして、1.4 ープタンジオールのア ジピン酸エステル30部を充分混合して、光学的 

て実施例1に示したレーザー光造形実験システムによるつりがね状造形物を作成したところ、 歪みがなく、機械的強度、造形精度、表面平滑 性の優れたものが得られた。

レーザーによる重合速度と造形精度を測定するため、実施例1と同様の円錐状造形物を作成したところ、造形時間が30分、造形精度が0.5%と非常に高精度であった。

## 比較例1

3.4ーエポキシシクロヘキシルメチルー3.4ーエポキシシクロヘキサンカルボキシレート60部、ビスフェノールAジグリシジルエーテル20部、1.4ーブタンジオールジグリシジルエーテル20部、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアは他はカチオン重合性樹脂組成物を得た。この組成物を使用して、実施例1に示したレーザー光造形実験システムを用いて、実施例1に一がしたところ、この造形物は、歪みがなく、又、機械強度も優れたもの

エポキシシクロヘキサンカルポキシレート65部、 1.4 -ブタンジオールジグリシジルエーテル20 部、ピス〔4-(ジフェニルスルホニオ)フェ ニル〕スルフィドピスジヘキサフルオロアンチ゛ モネート3部、ジペンタエリスリトールへキサ アクリレート15部、ペンゾフェノン1部を充分 混合して、エネルギー線硬化性カチオン/ラジ カル重合性樹脂組成物を得た。この組成物を使 用して、実施例1に示したレーザー光造形実験 システムを用いて、実施例1と同様の円錐状造 形物を作成した。この造形物は歪みがなく、機 械強度の優れたものであった。造形時間は50分、 造形精度は3.0%であり、光学的造形用樹脂組 成物としては、ある程度のレベルに達していた が、水酸基含有ポリエステルを含有するものと 比べると明らかに劣っていた。

# 〔発明の効果〕

本発明の光学的造形用樹脂組成物は、エネルギー線硬化性カチオン重合性有機物質及びエネルギー線硬化性ラジカル重合性有機物質の混合

であったが、本樹脂組成物はレーザー光による 硬化時に解像度が悪いため、造形物の表面がざ らざらとした造形精度の悪いものであった。又、 レーザー照射時より重合反応が終了するまで、 数秒間待たねばならず、造形所要時間が120 分 と長時間であった。また造形精度は6.8 %と大 きな値を示した。

### 比較例 2

ピスフェノールAエポキシアクリレート70部、トリメチロールプロパントリアクリレート30部、ペンジルジメチルケタール3部を充分混合し成物で排出組成物を使用して、実施例1に、実施例1と同様の円錐状造形物を作成したところ、造形間は45分であったが、この造形物は度が10.0%と非常に劣るものであった。

#### 比較例3

3,4-エポキシシクロヘキシルメチルー3,4-

組成物であるため、エネルギー線硬化性カチオ ン重合性有機物質の特性と、エネルギー線硬化 性ラジカル重合性有機物質の特性の両方の利点 をもつ樹脂組成物である。カチオン重合性樹脂 組成物は、活性エネルギー線による硬化反応の 際、空気中の酸素による影響を全く受けること がない、硬化時の体積収縮を小さくすることが できるため、硬化物に歪みや割れ等が生じにく い、硬化物の強度が優れている、低粘度樹脂組 成物が容易なため造形時間を短縮することがで きる、等の利点がある。しかし、活性エネルギ 線による硬化反応の際、活性エネルギー線の 照射部分から周辺部分へと重合反応が進み易い ため、解像度が悪い、活性エネルギー線の照射 後、重合反応が終了するまで数秒間の時間を要 する、等の欠点がある。一方、ラジカル重合性 樹脂組成物は、活性エネルギー線による硬化反 応の際、活性エネルギー線の照射部分から周辺 部分へと重合反応が進みにくいため解像度が良

い、活性エネルギー線の照射後、重合反応が終

了するまで、ほとんど時間を要さない、という 利点がある。しかし、空気中の酸素により重合 反応が阻害される、硬化時の収縮率が大きい、 硬化物の機械的強度が劣る、低粘度樹脂は、皮 膚刺激性が大きい、臭気が強い等の欠点がある。

 反応が終了するまでほとんど時間を要さない。 硬化物の機械的強度や硬度が優れている。カチ オン重合速度が促進され、硬化性に優れる。す なわち、硬化速度が速く、かつ硬化収縮が低い ため高精度の光学的造形用樹脂組成物が得られ る。

出願人代理人 古谷 馨